CLIPPEDIMAGE= JP359125635A PAT-NO: JP359125635A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59125635 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

**PUBN-DATE: July 20, 1984** 

INVENTOR-INFORMATION: NAME UCHIYAMA, NAOKI OSAKA, SHUICHI ITO, EIZO IKEO, HIROBUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
MITSUBISHI METAL CORP N/A
MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A

APPL-NO: JP58000350 APPL-DATE: January 5, 1983

INT-CL\_(IPC): H01L021/58; B23K035/26 US-CL-CURRENT: 219/85.2,219/146.1

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an inexpensive semiconductor device which has high quality and excellent reliability by employing as securing solder material one or more of Sn, In, and Ag as required in the special amounts and the remainder of Pb and inevitable impurities, as well as special amount or less contents of radioactive isotope elements.

CONSTITUTION: One or more of Sn and In of 1wt% or more and, as required, 1∼10% of Ag as securing solder material 6 and the remainder of Pb and inevitable impurities so that the content of the radioactive isotope elements as the inevitable impurities are less than 50ppb are employed in a semiconductor device in which a semiconductor element pellet 1 is secured through the solder material 6 to the pellet securing region 5 of a semiconductor vessel 4 or the pellet securing region of a leadframe. The Sn, In and Ag are contained to obtain preferable wettability and strong bonding strength of the solder material of Pb alloy, and the less than 50ppb of the content of the radioactive isotope reduced the number of radioactive alpha-ray particles to less than 0.5CPH/cm<SP>2</SP>.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

03/20/2002, EAST Version: 1.03.0002

## (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—125635

f)Int. Cl.<sup>3</sup>H 01 L 21/58B 23 K 35/26

識別記号

庁内整理番号 6679—5F 6919—4E 43公開 昭和59年(1984)7月20日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

**分**半導体装置

@特

願 昭58-350

②出 願 昭58(1983)1月5日

@発 明 者 内山直樹

豊中市本町9の7の2

@発 明 者 大坂修一

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電機株式会社北伊丹製作所内

⑫発 明 者 伊藤栄三

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

機株式会社北伊丹製作所内

⑫発 明 者 池尾寛文

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電機株式会社北伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱金属株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5

番2号

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

⑩代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

明 細 轡

1. 発明の名が

半導体装置

2 特許請求の範囲

(1) 半導体容器のペレット固着領域又はリードフレームのペレット固着領域に固着用ろう材を発置に で半導体案子ペレットが固着される半導体装置に おいて、上配固着用ろう材を、1 重量を以上のSn およびInのうちの1 憩又は2 種を含有するとも に、残りがPoと不可避不純物からなる組成的に で、かつ上配不可避不純物としての放射性同 元素の含有量が 50 ppb 未満であるものとしたこと を特徴とする半導体装置。

(2) 半導体容器のペレット固着領域又はリードフレームのペレット固着領域に固着用ろう材を介して半導体案子ペレットが固着される半導体装置において、上配固着用ろう材を1 重量を以上のSn および ln のうちの 1 種または 2 種を含有するとともに 1~10 gのAgを含有し、さらに残りがPbと不可避不純物からなる組成物を含有し、かつ不可避不

純物としての放射性同位元聚の含有量を 50ppb 未 満であるものとしたことを特徴とする半導体装置。

8. 発明の詳細な説明

この発明は半導体装置、例えば通常のICはもちろんのこと、特に大容量配慮素子である 64K ダイナミック RAM 等のメモリや各種の超 LSI に関するものである。

との簡半導体装置としては、第1図に示すように半導体案子ペレット(1)がリードフレーム(3)のペレット 固着領域であるダイマウントエリヤ(3)に固着用ろう材(6)を介して機械的、電気的に単導体容器であるセラミックパッケージ(4)のペレット 固着領域であるダイマウントエリヤ(6)に固着用ろう材(6)を介して機械的、電気的に固着されたものであり、固用ろう材(6)として金あるいは銀を材料とした合金あるいは有機ペーストが用いられるのが一般的である。

しかるに、金あるいは銀を材料とした合金ある いは有機ペーストは高価な材料であるという欠点 を有していた。

また、金あるいは銀を材料とした接着材料より 安価な接着材料として、Pbを母体とする合金半円 系の接着材料も知られているが、現在知られてい るものは、Pbと不可避不純物となりやすい放射性 同位元素の含有量が多く、このものから出る放射 性 α粒子数が多いため、この放射性 α粒子の影響 で半導体装置に適用できないのが現状である。

導体案子ペレツト(I)がダイマウントエリヤ(3)から 剣雄したり、半導体案子ペレツト(I)が割れたりひ び割れしたりすることも全くなかつた。

次に、上記したPb合金からなる固着用ろう材の 粗成についてさらに説明を加える。

(f) SnおよびIn

Pb系合金のろう材の良好なぬれ性と強い接着強度を確保するために含有させたものである。含有趣が1 重量 ※未満では固着用ろう材として前配所定の性質をもたせることができないため、1 重量 ※以上含有させる必要がある。又一方 65% 以上を含有させても前記特性改善により一層の向上効果が得られないものであつた。従って Sn および In の合有単は 1 重量 ※以上、特に 1 重量 ※以上65 重量 ※以下とすることが好ましいものであった。

(ロ) Ag

Ag成分の添加はぬれ性および接着強度を一段と向上させる作用があるので、さらにぬれ性および接着強度を高める必要がある場合には、必要に応じて添加含有させても良いものである。そしてそ

この発明は上記した点に鑑みてなされたものであり、半導体容器又はリードフレームのペレット 固着領域に固着用ろう材を介して半導体素子ペレットが電気的、機械的に固着されたものにおいて、固着用ろう材として、安価かつ放射性 α 粒子の発生数を極めて少くする接着材料を用いることにより、コスト面で安価で品質、信頼性にもすぐれた半導体装置を提供することを目的とするものである。

特に、この発明は上記固着用ろう材として、SnまたはInのうち1種又は2種を1重量を以上含有し、さらに必要に応じてAgを1~10 重量を含有し、残りがPbと不可避不純物からなる組成物を含有しかつ不可避不純物としての放射性同位元素の含有量を 50ppb 未満として、放射性 α粒子のカウント数を 0.5 CPH/cml 以下としたPb合金を接着材料(6)としたことを特徴とするものである。

このように構成されたPb 合金を用いて、半導体 葉子ペレット(I)をダイマウントエリャ(3)に固着し たところ、良好な接着性とぬれ性を示し、特に半

の含有量が1 重量 8 未識では前配作用の向上効果はあまり認められず、10 重量 8 を越えて含有させてもそれ以上の性能を向上させる効果は少いので、経済性の面で不利になるものである。従って、Agを含有させる場合には、その含有量を1 重量 8 以上10 異数 以下とするのが好ましいものであった。

通常の精錬法により製造されたPbの中には V.
Thなどの放射性同位元素が 50 ppb 以上も含有し、
これは放射性 α 粒子のカウント数で数カウントか
ら数百カウント CPH/cat に相当する。 したがつて
紡錬法の検討により、上記 V. Th などの放射性同位元素の含有量を 50 ppb 未満とし、放射性 α 粒子の発生数を 0.5 CPH/cat 以下としたものを用いた。

次に、上記の様に各組成物の組成割合が決められた固治用ろう材を第2図に示すような中空型のセラミック容器における半導体案子ペレット(1)とセラミックパッケージ(4)のダイマウントエリャ(5)との電気的、機械的固治に適用した場合の具体的 更趣例を説明する。第2図において半導体案子ペ す

レット(1)はシリコンを基板とした 64K ダイナミックメモリーでその記憶部のセルの寸法は 150~200 平方ミクロンである。容器(4)は 4 層のアルミナセラミックスを積層したもので構成されており、 固着用ろう材(6)は上記した各組成物の組成割合を観々変化させて構成したもの用いられたものである。またフタのはコパール材の表面にNiメッキおよび Auメッキを施したものでAuの厚さは 1.5μ以上であり、 Au/Sn の共晶ロー材のを用いて強固に容器(4) に気密到止されたものである。

との様に構成された半導体装置において、固着用ろう材似における各組成物の組成割合を組々変化させたものを用いたものの接着強度、ぬれ性評価、及びソフトエラー発生率を測定した結果を第1 表に示すとともに、上記実施例における半導体装置の 500 コについて評価試験を行なつた結果を第2 表に示す。

なお、第1表には実鄭例と比較のため、接着材料として上記した各組成物の組成割合以外のPb合金ろう材を固着用ろう材(a)として用いたものを示

		ンフトエラー発生等	1×10 " DHG.F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	〒13HQ01×1	•	•		•	•	٠	•	•	•	•
	440	耳用	æ	-			•			•				•	ю	<b>.</b> @	٠	٠	٠	٠		٠	•	•	•
	9		æ			•		•	•	•		•	•	٠	2	23	2	•	•	٠	٠	•	•	٠	•
	「の社な」	(CPH/AE)	0.45	0.82	720	0.12	0.44	0.84	0.25	0.11	0.86	0.87	0.86	0.28	1.8.1	7.28	8.04	6.58	5.88	1 1.0 2	1 9.6 1	0.52	5.64	6.07	0.83
		P.P	数	۰	٠			٠	•		٠	•	٠	•	•		٠	٠	•	۰	٠	•		۰	١٠
軐	( 多葉質	(ppm)	4 9.8	8.5.8	2 2.4	9711	47.8	178	24.8	11.2	40.7	88.6	8.7.8	80.1	119.0	114.2	798.8	549.3	8028	1097.8	782.9	5.8.8	508.8	588.4	78.8
及と物	成(	7										3	3	9.8										1.1	8.6
成分租成と特	分類	In					1.2	14.8	8 0.2	8 4.7	8.5	-	8.0	8.0		0.8				1.2	8 0.8	6 4.7	2.5		8.0
	ಚ	Sa	1.1	1 5.8	8 1.6	8 4.6					6.0	1 0.0	,	8.6	0.8		1.2	1 5.6	64.6				S.	1 0.0	8.5
第1表	-	-	11!	8	© <b>K</b> K	•	=	9	-	•	6	<u>e</u>	Ξ	18	Ε	~	# #	•	2	9	7	•	•	01	Ξ

第2 宏 半導体特性評価結果

評価傾位	評価項目	条件	試料数	不良数
1	PIND試験	100Hz 20G	500	0
2	温度サイクル試験	-65℃-160℃ 100 サイクル	500	0
8	熱衝撃試験	- 40 - 1250 100 サイクル	500	0
4	街擊試驗	1500G 0.5ms x.Y.Z方向5回	500	0
5	振り動は一般	20G. 20~2KHz x.Y 2方向4回	500	0
6	定加速試験	60 KG Y 方向	500	0
7	PIND駐簸	100Hz 20G	500	0

第1表から明らかなように、接着強度、ぬれ性 評価、及びソフトエラー発生率の総合評価として、 上記した各組成物の組成割合以外のPb合金ろう材 を用いたものに比し、優れた結果が得られ、かつ 第2表から明らかなように金及び銀系の固着用ろ

### 特開昭59-125635(4)

う材を用いたものと、半導体特性評価も損色ない 結果が得られたものである。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図はそれぞれ半球体素子ペレットをリードフレームまたはセラミックパッケージにダイマウントする例を示す説明図、第8図は中空型セラミック容器に実装した例を示すが面図である。

図において、(1) は半導体案子ペレット、(2) はリードフレーム、(3) はダイマウントエリヤ、(4) はセラミツクパツケージ、(5) はダイマウントエリヤ、(6) は固着用ろう材である。

代理人 斑 野 借 一

